(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年10月20日(20.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/097850 A1

(51) 国際特許分類7: C08F 220/22, C04B 41/48, 41/63, 41/83, C09D 127/12, 133/16, C09K 3/18

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/006768

(22) 国際出願日: 2005 年4 月6 日 (06.04.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-115457 2004 年4 月9 日 (09.04.2004)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ダイキン 工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5308323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 上田 晶彦(UEDA, Akihiko) [JP/JP]; 〒5668585 大阪府摂津市西一津屋 1番1号ダイキン工業株式会社淀川製作所内 Osaka (JP). 福田 晃之 (FUKUDA, Teruyuki) [JP/JP]; 〒 5668585 大阪府摂津市西ー津屋1番1号ダイキンエ 業株式会社淀川製作所内 Osaka (JP). 永島 晃治 (NA-GASHIMA, Koji) [JP/JP]; 〒5668585 大阪府摂津市西 一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社淀川製作所 内 Osaka (JP). 前田 昌彦 (MAEDA, Masahiko) [JP/JP];

〒5668585 大阪府摂津市西ー津屋1番1号 ダイキン 工業株式会社淀川製作所内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 河宮治, 外(KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒 5400001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists - \neg \gamma$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYMER FOR MASONRY TREATMENT AND TREATING AGENT

097850 (54) 発明の名称: メーソンリー処理のための重合体および処理剤

(57) Abstract: A treating agent containing a fluoropolymer for use in masonry treatment obtained from (A) a fluoromonomer, (B) a monomer having at least one acid group selected from the group consisting of carboxy, phosphate, phosphonate, phosphinate, sulfate, sulfo, and sulfino groups, and (C) a non-fluorinated monomer containing a hydrophobic group. The treating agent imparts to a masonry excellent water-and-oil repellency and excellent unsusceptibility to fouling.

(A) 含フッ素単量体、(B) カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸基、 (57) 要約: スルホン酸基およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸基を含有する単量体、および (C) 疎水性基を含有する非フッ素単量体からなるメーソンリー処理用含フッ素重合体を含んでなる処理剤は、 メーソンリーに優れた撥水撥油性および優れた防汚性を付与する。



明細書

メーソンリー処理のための重合体および処理剤

技術分野

[0001] 本発明は、メーソンリーを処理する為の重合体、処理剤、処理方法および処理物品に関する。

背景技術

- [0002] フルオロアルキル基(Rf基)を持った化合物で石材等のメーソンリーの表面を処理 し、撥水撥油性および防汚性を付与することが、検討されている。
 - 例えば、特開昭57-23662号公報では、Rf基を持ったアクリレートをコンクリートや石に塗布して保護皮膜を形成することが記載されており、特開平7-109317号公報は、Rf基を含む単量体、および重合体に対してシリコーン系ビニル単量体からなる含フッ素共重合体からなる処理剤を開示している。
- [0003] 特表平11-507687号公報では、Rf基, カルボキシル基, オキシアルキレン基およびシリル基を含む水溶性重合体によるメーソンリー処理剤が、また、EP1225187号公報では、Rf基含有単量体, 非フッ素系単量体, シリル基含有単量体から成りシリル基を含む連鎖移動末端を持つ重合体によるセラミックの処理が記載されている。また、特開平11-077677号公報では、Rf基を持ったリン酸エステルで石材を処理することが提案されている。
- [0004] しかし、これらの処理剤では、十分な撥水性と撥油性の両立がなされておらず、水性処理剤では特に水性汚れに弱く、メーソンリー用の処理剤として十分な防汚性を付与できていないのが現状である。

また、特表2001-504874号公報には、フッ素化モノマー含有両親媒性重合体を 皮革用途に利用することが記載されているが、メーソンリーへの処理は考慮されてい ない。

次にPFOAの環境問題について説明する。最近の研究結果[EPAレポート "PRELIMINARY RISK ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENTAL TOXICITY ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO PERFLUOROOCTANOIC ACID AND ITS

SALTS"(http://www.epa.gov/opptintr/pfoa/pfoara.pdf)]などから、長鎖フルオロアルキル化合物の一種であるPFOA(perfluorooctanoic acid)に対する環境への負荷の懸念が明らかとなってきており、2003年4月14日にEPA(米国環境保護庁)がPFOAに対する科学的調査を強化すると発表した。

一方、Federal Register(FR Vol.68, No.73/April 16, 2003[FRL-2303-8],

http://www.epa.gov/opptintr/pfoa/pfoafr.pdf) やEPA Environmental News FOR

RELEASE: MONDAY APRIL 14, 2003 EPA INTENSIFIES SCIENTIFIC

INVESTIGATION OF A CHEMICAL PROCESSING AID (

http://www.epa.gov/opptintr/pfoa/pfoaprs.pdf) やEPA OPPT FACT SHEET April 14, 2003 (http://www.epa.gov/opptintr/pfoa/pfoafacts.pdf) は、テロマーが分解または代謝によりPFOAを生成する可能性があると公表している(テロマーとは長鎖フルオロアルキル基のことを意味する)。また、テロマーが、撥水撥油性、防汚性を付与された泡消火剤、ケア製品、洗浄製品、カーペット、テキスタイル、紙、皮革などの多くの製品に使用されていることをも公表している。

特許文献1:特開昭57-23662号公報

特許文献2:特開平7-109317号公報

特許文献3:特表平11-507687号公報

特許文献4:EP1225187号公報

特許文献5:特開平11-077677号公報

特許文献6:特表2001-504874号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明の目的は、メーソンリーに優れた撥水撥油性および優れた防汚性を付与する処理剤を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0006] 本発明は、
 - (A) 含フッ素単量体、
 - (B)カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸基、スルホン酸基

およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸基を含有する単 量体、および

(C)疎水性基を含有する非フッ素単量体

からなるメーソンリー処理用含フッ素重合体に関する。

1つの態様において、本発明は、

(A)式:

[化]

$$Rf - Y - O - C - C - C + CH_2$$
 (I)

Yは、直接結合、酸素原子を有していてもよい炭素数 $1\sim10$ の脂肪族基、酸素原子を有していてもよい炭素数 $6\sim10$ の芳香族基、環状脂肪族基または芳香脂肪族基、 $-\mathrm{CH}_2\mathrm{CH}_2\mathrm{N}(\mathrm{R}^1)\mathrm{SO}_2-\mathrm{\Xi}(但$ し、 R^1 は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基である。)または $-\mathrm{CH}_2\mathrm{CH}(\mathrm{OY}^1)\mathrm{CH}_2-\mathrm{\Xi}(\mathrm{U}$ し、 Y^1 は水素原子またはアセチル基である。)、

Rfは炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、炭素数1~21のフルオロアルケニル基または、繰り返し単位: $-C_{36}C-$ 、 $-C_{24}C-$ および $-CF_{20}C-$ の一からなる群から選択された少なくとも一種の繰り返し単位の合計数が1~200のフルオロエーテル基である。]

で示されるフッ素含有基を有する含フッ素単量体、

- (B)カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸基、スルホン酸基 およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸基を含有する単 量体、および
- (C)疎水性基を含有する非フッ素単量体からなる、含フッ素重合体を提供する。 別の態様において、本発明は、

WO 2005/097850 4 PCT/JP2005/006768

(A)35~90重量%の、式:

[化2]

$$Rf - Y - O - C - C - C + CH_2$$
 (I)

[式中、Xは、水素原子、メチル基、

Yは、直接結合、酸素原子を有していてもよい炭素数 $1\sim10$ の脂肪族基、酸素原子を有していてもよい炭素数 $6\sim10$ の芳香族基、環状脂肪族基または芳香脂肪族基、 $-\mathrm{CH}_2\mathrm{CH}_2\mathrm{N}(\mathrm{R}^1)\mathrm{SO}_2-\mathrm{\Xi}(但$ し、 R^1 は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基である。)または $-\mathrm{CH}_2\mathrm{CH}(\mathrm{OY}^1)\mathrm{CH}_2-\mathrm{\Xi}(\mathrm{d}$ し、 Y^1 は水素原子またはアセチル基である。)、

Rfは炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、炭素数1~21のフルオロアルケニル基または、繰り返し単位: $-C_{3}F_{6}O-$ 、 $-C_{2}F_{4}O-$ および $-CF_{2}O-$ からなる群から選択された少なくとも一種の繰り返し単位の合計数が1~200のフルオロエーテル基である。

で示されるフッ素含有基を有する含フッ素単量体、

- (B)5~50重量%の、カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸 基、スルホン酸基およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸 基を含有する単量体、および
- (C)2~18重量%の、疎水性基を含有する非フッ素単量体からなる(重量%は、含フッ素重合体100重量%に基づく。)、含フッ素重合体を提供する。

発明の効果

[0007] 本発明によれば、優れた撥水撥油性および防汚性を有するメーソンリーが得られる。

発明を実施するための最良の形態

[0008] 本発明の含フッ素重合体は、単量体(A)、(B)および(C)のそれぞれから誘導された繰り返し単位を有する。

含フッ素重合体において、含フッ素単量体(A)の例は、フルオロアルキル基、フルオロアルケニル基およびフルオロエーテル基からなる群から選択された少なくとも一

WO 2005/097850 5 PCT/JP2005/006768

種のフッ素含有基(以下、「フッ素含有基」という)、および

式: $-O-CO-CX=CH_2$ [式中、Xは、水素原子、メチル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、CFX 1 X 2 基(但し、X 1 およびX 2 は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)、シアノ基、炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、置換または非置換のベンジル基、置換または非置換のフェニル基である。]で表される不飽和基を有する単量体である。より高い撥水撥油性が得られるので、Xは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、CFX 1 X 2 基(但し、X 1 およびX 2 は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)、シアノ基、炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、置換または非置換のベンジル基、置換または非置換のフェニル基であることが好ましい。

- [0009] 含フッ素単量体として、例えば、フッ素含有基を有するアクリレート単量体、マレエートもしくはフマレート単量体あるいはウレタン単量体が挙げられる。
- [0010] フッ素含有基を有するアクリレート単量体は、例えば、式:

[化3]

$$Rf - Y - O - C - C - C + CH_2$$
 (I)

[式中、Xは、水素原子、Xチル基、Zッ素原子、塩素原子、臭素原子、Zウ素原子、 CFZ¹Z²

フルオロエーテル基である。] で示される。

[0011] 式(I)において、Rf基がフルオロアルキル基の場合、パーフルオロアルキル基であることが好ましい。Rf基の炭素数は、 $1\sim21$ 、特に $1\sim15$ 、特別には $2\sim15$ 、例えば $2\sim12$ である。Rf基の炭素数の上限は、6または4であってもよい。Rf基の例は、-C F_3 、-CF $_2$ CF $_3$ 、-CF $_2$ CF $_3$ 、-CF $_4$ CF $_3$ $_4$ -CF $_4$ CF $_3$ -CF $_4$ CF $_3$ -CF $_4$ CF $_3$ -CF $_4$ CF $_4$ CF $_3$ -CF $_4$ CF $_4$

Rf基がフルオロアルケニル基の場合、Rf基の例は、 $-C(CF(CF_3))=C(CF_3)(CF_2)$ CF₂CF₃、 $-C(CF(CF_3))=C(CF_3)(CF(CF_3))$ 、 $-C(CF(CF_3))=C(CF(CF_3))$ 等である

Rf基がフルオロエーテル基の場合、Rf基の例は、 $F(CF_2CF_2CF_2O)_aCF_2CF_2$ ー、 $F(CF(CF_3)CF_2O)_aCF(CF_3)$ ー[式中、aは平均値として2~100、特に5~50、例えば25である]等である。

- [0012] Yは、直接結合、酸素原子を有していてもよい炭素数1~10の脂肪族基、酸素原子を有していてもよい炭素数6~10の芳香族基、環状脂肪族基または芳香脂肪族基、一CH2CH2N(R¹)SO2-基(但し、R¹は炭素数1~4のアルキル基である。)または一CH2CH(OY¹)CH2-基(但し、Y¹は水素原子またはアセチル基である。)である。脂肪族基はアルキレン基(特に炭素数1~4、例えば、1または2)であることが好ましい。芳香族基および環状脂肪族基は、置換されていてもあるいは置換されていなくてもどちらでもよい。
- [0013] 上記含フッ素単量体の例は、次のとおりである。

 $\begin{aligned} & \text{Rf-(CH}_{2})_{10} \text{OCOCH=CH}_{2} \\ & \text{Rf-(CH}_{2})_{10} \text{OCOC(CH}_{3}) = \text{CH}_{2} \\ & \text{Rf-CH}_{2} \text{OCOCH=CH}_{2} \\ & \text{Rf-CH}_{2} \text{OCOC(CH}_{3}) = \text{CH}_{2} \end{aligned}$

Rf-(CH₂)OCOCH=CH₂
Rf-(CH₂)OCOC(CH₃)=CH₂
Rf-SO₂N(CH₃)(CH₂)OCOCH=CH₂
Rf-SO₂N(C₂H₅)(CH₂)OCOCH=CH₂
Rf-CH₂CH(OCOCH₃)CH₂OCOC(CH₃)=CH₂
Rf-CH₂CH(OH)CH₂OCOCH=CH₂
[/比4]
Rf-O-(-CH₂O-COCH=CH₂

Rf-O-
$$\bigcirc$$
-CH₂O-COC(CH₃)=CH₂

[0014] [化5]

$$Rf$$
- CH_2CH_2 - O - C - C - CH_2

$$Rf \xrightarrow{\text{\tiny Γ}} O - C - C = CH_2$$

[化6]

$$R_{\mathbf{f}}$$
- CH_2CH_2 - O - C - C - CH_2

[0015] [化7]

$$\underset{Rf-CH_{2}CH_{2}-\cdots O}{\operatorname{CH}_{2}}\overset{O}{\underset{\parallel}{\underset{\parallel}{\overset{Br}{\longrightarrow}}}}\overset{Br}{\underset{\parallel}{\underset{\parallel}{\overset{}{\longrightarrow}}}}\underset{\square}{\operatorname{CH}_{2}}$$

$$\underset{\mathrm{Rf-CH}_{2}\mathrm{CH}_{2}-\mathrm{O}-\mathrm{C-C-C-CH}_{2}}{\overset{\mathrm{O}}{\underset{||}{||}}\overset{\mathrm{I}}{\underset{||}{|}}}=_{\mathrm{CH}_{2}}$$

[化8]

$$\underset{\mathbf{Rf-CH_2CH_2---O-C-C-CH_2}}{\overset{O}{\underset{||}{\text{CF}_3}}}\overset{\mathbf{CF_3}}{\underset{||}{\text{CH}_2}}$$

$$\underset{\mathbf{Rf-CH_2CH_2}\longrightarrow\mathbf{O}}{\mathbf{CH_2}}\overset{\mathbf{O}}{\underset{||}{\leftarrow}}\overset{\mathbf{CN}}{\underset{||}{\leftarrow}}$$

[化9]

$$\underset{\mathbf{Rf-CH_{2}CH_{2}---O}}{\overset{O}{\underset{||}{\text{CH}_{2}\cdot C_{6}H_{5}}}} \overset{\mathrm{CH_{2}\cdot C_{6}H_{5}}}{\underset{||}{\text{CH}_{2}\cdot C_{6}H_{5}}}$$

$$\underset{Rf-CH_{2}CH_{2}---O-C-C-C-C+CH_{2}}{\overset{O}{\underset{1}{\overset{C}{\atop1}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{}}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}{\overset{C}}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}{\underset{1}}{\overset{C}}{\overset{C}}{}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\underset{1}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\underset{1}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C}}{\overset{C$$

[0016] [化10]

- [0017] [式中、Rfは炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、炭素数1~21のフルオロアルケニル基または、繰り返し単位: $-C_{36}O-$ 、 $-C_{24}O-$ および $-CF_{2}O-$ からなる群から選択された少なくとも一種の繰り返し単位の合計数が1~200のフルオロエーテル基である。]
- [0018] 含フッ素重合体を誘導するフッ素含有基を有するマレエートもしくはフマレート単量 体は、例えば、

式:

[化11]

$$\begin{array}{c}
O \\
\parallel \\
C - O - Y - Rf
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
H \\
C \\
C - O - Y - Rf
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
H \\
C - O - Y - Rf
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
O
\end{array}$$

[0019] 式:

[化12]

$$\begin{array}{c}
O \\
H \\
C \\
C \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
C \\
C \\
O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
O
\end{array}$$
(III)

[式中、RfおよびYは、式(I)の場合と同じ。] で示される。

[0020] 含フッ素重合体を誘導するフッ素含有基を有するウレタン単量体は、

- (a) 少なくとも2つのイソシアネート基を有する化合物、
- (b)1つの炭素 炭素二重結合および少なくとも1つのヒドロキシル基またはアミノ 基を有する化合物、および
- (c)1つのヒドロキシル基またはアミノ基を有する含フッ素化合物 を反応させることによって得られる。

化合物(a)の例は、以下のとおりである。

[0021] [化13]

OCN(CH₂)₆NCO

[0022] [化14]

OCN-
$$CH_3$$
-NCO

$$CH_3$$
 CH_3 CCN

[0023] 化合物(a)は好ましくはジイソシアネートである。しかし、トリイソシアネートおよびポリイソシアネートも反応に使用できる。

たとえば、ジイソシアネートの3量体、ポリメリックMDI(ジフェニルメタジイソシアネート)、更には、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、グリセリン等の多価アルコールとジイソシアネートのアダクト体も反応に使用できる。

トリイソシアネートおよびポリイソシアネートの例は、以下のとおりである。

[0024] [化15]

$$OCN(CH_2)_6$$
 N C N $CH_2)_6NCO$
 $O=C$ N $C=O$ $(CH_2)_6NCO$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NCO} \\ \text{CH}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NCO} \end{array}$$

[0025] [化16]

[0026] 化合物(b)は、例えば、式:

[化17]

$$\begin{array}{c} X & O \\ \parallel & \parallel \\ CH_2 = C - C - O - Z \end{array}$$

$$X O$$
 $\parallel \parallel H$
 $CH_2=C-C-N-(CH_2)_pOH$

 CH_2 =CH- CH_2 -OH

CH₂=CH-CH₂-NH₂

で示される化合物であってよい。

[0027] 式中、Xは式(I)の場合と同じである。pは $0\sim10$ (例えば $1\sim5$)である。Zの例は次の通りである。

[化18]

-CH₂-CH-CH₃ OH

-(CH₂)_pOH

-CH₂CHCH₂CH₃ OH

-(CH₂CH₂O)_nH

-CH₂CH₂CHCH₃ OH

–(CH₂CH–O)_лН СН₃

 $\begin{array}{c} -(\mathrm{CH_2CH_2O})_\mathrm{m}(\mathrm{CH_2CH-O})_\mathrm{n}\mathrm{H} \\ \mathrm{CH_3} \end{array}$

 $\begin{array}{c} -(\mathrm{CH_2CH} - \mathrm{O})_\mathrm{m} (\mathrm{CH_2CH_2O})_\mathrm{n} \mathrm{H} \\ \mathrm{CH_3} \end{array}$

 $-(\mathsf{CH_2CH_2O})_\mathsf{m}(\mathsf{CH_2CH_2CH_2CH_2O})_\mathsf{n}\mathsf{H}$

 $-(\mathrm{CH_2CH_2CH_2CH_2O})_\mathrm{m}(\mathrm{CH_2CH_2O})_\mathrm{n}\mathrm{H}$

 $\begin{array}{c} -(\mathrm{CH_2CHO})_\mathrm{m}(\mathrm{CH_2CH_2CH_2CH_2O})_\mathrm{n}\mathrm{H} \\ \mathrm{CH_3} \end{array}$

[0028] [化19]

$$\begin{array}{c} \mathsf{CH}_3 \\ -(\mathsf{CH}_2\mathsf{CH}_2\mathsf{CH}_2\mathsf{CH}_2\mathsf{CH}_2\mathsf{O})_\mathsf{m}(\mathsf{CH}_2\mathsf{CHO})_\mathsf{n}\mathsf{H} \end{array}$$

$$-\mathsf{CH}_2\mathsf{CH}_2-\mathsf{O}-\mathsf{C}-\underbrace{\mathsf{C}-\mathsf{OCH}_2\mathsf{CH}_2-\mathsf{OH}}_2$$

[式中、mおよびnは、1~300の数である。]

[0029] 化合物(c)は、式:

Rf-Y-OHまたは

$$Rf-Y-NH_{2}$$

[式中、RfおよびYは、式(I)の場合と同じ。] で示される化合物であってよい。

[0030] 化合物(c)の例は、

[化20]

WO 2005/097850 17 PCT/JP2005/006768

CF₃CH₂OH F(CF₂)₈CH₂CH₂OH F(CF₂)₆(CH₂)₆OH F(CF₂)₈SO₂NCH₂CH₂OH CH₃ F(CF₂)₃CH₂NH₂

であってよい。

- [0031] 化合物(a)、(b)および(c)は、(a)がジイソシアネートの時、(a)1モルに対し、(b)、(c)ともに1モル、(a)がトリイソシアネートの時、(a)1モルに対し(b)1モル、(c)2モルで反応させてよい。
- [0032] 酸基を有する単量体(B)において、酸基は、カルボン酸基(-C(=O)OH)、リン酸 基(-O-P(=O)(OH)₂)、ホスホン酸基(-P(=O)(OH)₂)、ホスフィン酸基(-P(=O)H(OH))、硫酸基(-O-S(=O)₂OH)、スルホン酸基(-S(=O)₂OH)およびスルフィン酸基(-S(=O)OH)からなる群から選択されたものである。

酸基は、塩を形成できる部位となる。

塩を形成することにより、水への溶解性乃至分散性が向上する。また、酸基は、メー ソンリーが金属を含有している場合は結合性に寄与する。

[0033] カルボン酸基を有する単量体の具体例としては、メタクリル酸、アクリル酸、2-メタクリクリロイルオキシエチルコハク酸、2-アクリロイルオキシエチルコハク酸、2-メタクリロイルオキシエチルフタル酸、2-メタクリロイルオキシエチルフタル酸、2-メタクリロイルオキシエチルへキサヒドロフタル酸、2-アクリロイルオキシエチルへキサヒドロフタル酸、2-アクリロイルオキシプロピルクタル酸、2-アクリロイルオキシプロピルへキサヒドロフタル酸、2-アクリロイルオキシプロピルへキサヒドロフタル酸、2-アクリロイルオキシプロピルへキカヒドロフタル酸、2-アクリロイルオキシプロピルテトラヒドロフタル酸、イタコン酸、カルボキシエチルアクリレート、メタクリロキシエチルトリメリット酸、クロトン酸、N-アクリロイルアラニン、無水マレイン酸、無水シトラコン酸、4-ビニル安息香酸などが挙げられる。

[0034] リン酸基を有する単量体の具体例としては、2-メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、2-アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、アシッドホスフォキシプロピルメタクリレート、3-クロロ-2-アシッドホスフォキシプロピルメタクリレート、2-メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェートモノエタノールアミンハーフ塩などが挙げられる。

ホスホン酸基を有する単量体の具体例としては、ビニルホスホン酸などが挙げられる。

スルホン酸基を有する単量体の具体例としては、アクリルアミドーtert.ブチルスルホン酸, 2ーアクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸, 2ースルホエチルアクリレート, 2ースルホエチルメタクリレート, 2ースルホプロピルアクリレート, 4ースルホフェニルアクリレート, 2ーヒドロキシー3ースルホプロピルアクリレート, 2ーアクリルアミドプロパンスルホン酸, 4ーメタクリルアミドベンゼンスルホン酸, pースチレンスルホン酸、ビニルスルホン酸などが挙げられる。

スルフィン酸基を有する単量体の具体例としては、p-ビニルベンゼンスルフィン酸などが挙げられる。

[0035] 疎水性基を含有する非フッ素単量体(C)において、疎水性基の例は、炭化水素基またはケイ素含有基である。炭化水素基の例は、脂肪族炭化水素基(例えば、アルキル基およびアルケニル基)、環状脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基である。炭化水素基の炭素数は、1~30、例えば4~30であってよい。ケイ素含有基の例は、ポリシロキサン基である。

非フッ素単量体(C)は、アルキル基を含有する(メタ)アクリル酸エステルであってよい。アルキル基の炭素数は、1~30であってよい。例えば、非フッ素単量体(C)は一般式:

$$CH_{a} = CA^{1}COOA^{2}$$

[式中、 A^1 は水素原子またはメチル基、 A^2 は C_{n-2n+1} ($n=1\sim30$)で示されるアルキル基である。]

で示されるアクリレート類であってよい。

また非フッ素単量体(C)は、ポリシロキサン基を含有する(メタ)アクリル酸エステル

であってよい。

[0036] 防水性(撥水性)の点から、例えば、炭素数4~30のアルキル基を含有する(メタ) アクリル酸エステルまたは、ポリシロキサン基を含有する下記式の(メタ)アクリル酸エステル

[化21]

[式中、R1は水素原子または有機基、xはこの化合物の数平均分子量が300~200 00、特に1000になるような数である。] などが好ましい。

[0037] 含フッ素重合体を構成する単量体は、単量体(A)~(C)に加えて、他の単量体(D)を含有してもよい。他の単量体(D)の例としては、エチレン、酢酸ビニル、ハロゲン化ビニル(例えば、塩化ビニル)、ハロゲン化ビニリデン(例えば、塩化ビニリデン)、アクリロニトリル、スチレン、ベンジル(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、クリセロールモノ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール(メタ)アクリレート、メトキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、メトキシポリプロピレングリコール(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、3ークロロー2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、デトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、3ークロロー2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ビニルアルキルケトン、ビニルアルキルエーテル、イソプレン、クロロプレン、ブタジエンなどが例示されるが、これらに限定されるものではない。

含フッ素重合体の重量平均分子量は、例えば2000~5000000、特に3000~5000000、特別に10000~1000000であってよい。含フッ素重合体の重量平均分子量は、GPC(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)により求めたものである(ポリスチレン換算)。

[0038] 含フッ素重合体において、単量体(A)100重量部に対して、

単量体(B)の量が5~100重量部、例えば10~90重量部、特に15~80重量部、特別には15~60重量部、

単量体(C)の量が1~100重量部、例えば1~90重量部、特に2~60重量部、特別

には3~40重量部、

単量体(D)の量が0~100重量部、例えば0~70重量部、特に0.1~50重量部、特別には1~30重量部、であってよい。

式(I)においてXが水素またはメチル基である場合には、

単量体(A)の量が、35~90重量%、例えば40~80重量%、

単量体(B)の量が、5~50重量%、例えば10~40重量%、

単量体(C)の量が、2~18重量%、例えば3~16重量%であることが好ましい(含フッ素重合体100重量%に対して)。単量体(C)の量が2重量%以上である場合には、撥水性が高く、単量体(C)の量が18重量%以下である場合には、含フッ素重合体を含む処理剤の安定性が高い。この場合には、含フッ素重合体は成分(A)~(C)から構成されることが好ましいが、単量体(D)を、0~40重量%、例えば0.1~20重量%含んでもよい。

本発明における含フッ素重合体は通常の重合方法の何れでも製造でき、また重合 反応の条件も任意に選択できる。このような重合方法として、溶液重合、乳化重合が 挙げられる。

- [0039] 溶液重合では、重合開始剤の存在下で、単量体を有機溶剤に溶解させ、窒素置換後、例えば50~120℃の範囲で1~10時間、加熱撹拌する方法が採用される。 重合開始剤としては、例えばアゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソヴァレロニトリル、ベンゾイルパーオキシド、ジーtーブチルパーオキシド、ラウリルパーオキシド、クメンヒドロパーオキシド、tーブチルパーオキシピバレート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネートなどが挙げられる。重合開始剤は単量体100重量部に対して、0.01~5重量部の範囲で用いてよい。
- [0040] 有機溶剤としては、単量体に不活性でこれらを溶解するものであり、例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、石油エーテル、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル、イソプロピルアルコール、1,1,2,2ーテトラクロロエタン、1,1,1ートリクロロエタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、テトラクロロジフルオロエタン、トリクロロトリフルオロエタンなどが挙げられる。有機溶

剤は単量体の合計100重量部に対して、50~1000重量部の範囲で用いてよい。

- [0041] 乳化重合では、重合開始剤および乳化剤の存在下で、単量体を水中に乳化させ、窒素置換後、例えば50~80℃の範囲で1~10時間、撹拌して共重合させる方法が採用される。重合開始剤は、アゾビスイソブチルアミジンー二塩酸塩、過酸化ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムなどの水溶性のものやアゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソヴァレロニトリル、ベンゾイルパーオキシド、ジーtーブチルパーオキシド、ラウリルパーオキシド、クメンヒドロパーオキシド、tーブチルパーオキシピバレート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネートなどの油溶性のものが用いられる。重合開始剤は単量体100重量部に対して、0.01~5重量部の範囲で用いてよい。
- [0042] 放置安定性の優れた共重合体水分散液を得るためには、高圧ホモジナイザーや超音波ホモジナイザーのような強力な破砕エネルギーを付与できる乳化装置を用いて、単量体を水中に微粒子化し、水溶性重合開始剤を用いて重合することが望ましい。また、乳化剤としてはアニオン性、カチオン性あるいはノニオン性の各種乳化剤を用いることができる。乳化剤の例は、炭化水素系乳化剤、フッ素系乳化剤およびシリコーン系乳化剤である。乳化剤の量は、単量体100重量部に対して、0.5~50重量部、例えば0.5~10重量部の範囲で用いてよい。単量体が完全に相溶しない場合は、これら単量体に充分に相溶させるような相溶化剤、例えば、水溶性有機溶媒や低分子量の単量体を添加することが好ましい。相溶化剤の添加により、乳化性および共重合性を向上させることが可能である。
- [0043] 水溶性有機溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、プロピレング リコール、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、エタノール、Nーメチルー2ーピロリドンなどが挙げられ、水100 重量部に対して、1~50重量部、例えば10~40重量部の範囲で用いてよい。
- [0044] 本発明において、処理剤は、(1)含フッ素重合体および(2)液状媒体、例えば水および/または有機溶媒を含んでなる。処理剤は、一般に中和剤をも含有する。処理剤は、含フッ素重合体の溶液(水溶液または有機溶媒溶液)または含フッ素重合体の分散液(水中または有機溶媒中)の形態であってよい。本発明の含フッ素重合体は、酸基を有するので、塩基(すなわち、中和剤)と塩を形成することができる。塩を形成

した含フッ素重合体は、水に溶解して、含フッ素重合体の水溶液を形成することができる。重合、特に溶液重合(特別には、有機溶媒中での溶液重合)の後に、中和剤および水、一般に中和剤の水溶液を加えて処理剤を形成してよい。重合の後、中和剤および水を添加する前または後に有機溶媒を除去してもよい。

[0045] 含フッ素重合体に加える塩基の例は、アンモニア、アミン(例えば、トリエチルアミン、ジエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミンなど)、塩基性金属塩(例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、酢酸ナトリウムなど)などである。加える塩基の量は、含フッ素重合体の酸基の量1当量あたり、0.1~3当量、例えば0.5~1.5当量であってよい。

処理剤において、含フッ素重合体の量は、特に限定はなく均一に溶解乃至分散させることが可能な範囲内から適宜選択すればよい。例えば処理剤に対して、0.1~80重量%、例えば0.2~20重量%であってよい。

[0046] 本発明の処理剤は、(1)含フッ素重合体、および(2)液状媒体に加えて、(3)含ケイ素化合物を含有してもよい。

含ケイ素化合物(3)は、少なくとも1つのシロキサン結合を有する化合物であること が好ましい。

[0047] 含ケイ素化合物(3)は、下記一般式(I):

[4k:22]

[式中、R¹ⁿは炭素数1~18のアルキル基を表し、nnが2以上の場合には同一であっても異なっていてもよい。R²ⁿは、水素原子または炭素数1~5のアルキル基を表し、nnが2以上の場合には同一であっても異なっていてもよい。nnは、1~20の整数を表す。

で示される化合物であってよい。

[0048] 上記R¹ⁿに関して、炭素数1~18のアルキル基(すなわち、飽和鎖状脂肪族炭化水 素基)としては特に限定されず、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基 、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基等を挙げることができ、これらは直鎖状であっても分岐状であってもよい。

[0049] 上記R²ⁿに関して、炭素数1~5のアルキル基としては特に限定されず、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基等を挙げることができ、これらは直鎖状であっても分岐状であってもよい。

上記nnは、1~20、例えば1~10の整数である。

- [0050] 含ケイ素化合物(3)としては、更に具体的には、例えば、メチルトリメトキシシラン、エ チルトリメトキシシラン、プロピルトリメトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、ペンチル トリメトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、ヘプチルトリメトキシシラン、オクチルトリ メトキシシラン、ノニルトリメトキシシラン、デシルトリメトキシシラン、ウンデシルトリメトキ シシラン、ドデシルトリメトキシシラン、トリデシルトリメトキシシラン、テトラデシルトリメト キシシラン、ペンタデシルトリメトキシシラン、ヘキサデシルトリメトキシシラン、ヘプタデ シルトリメトキシシラン、オクタデシルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、ブチルトリエトキシシラン、ペンチルト リエトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシラン、ヘプチルトリエトキシシラン、オクチルト リエトキシシラン、ノニルトリエトキシシラン、デシルトリエトキシシラン、ウンデシルトリエ トキシシラン、ドデシルトリエトキシシラン、トリデシルトリエトキシシラン、テトラデシルト リエトキシシラン、ペンタデシルトリエトキシシラン、ヘキサデシルトリエトキシシラン、ヘ プタデシルトリエトキシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン等を挙げることができ、 なかでも、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシラ ン、オクチルトリエトキシシランが好ましい。
- [0051] また、含ケイ素化合物のダイマー等も、含ケイ素化合物(3)として使用することができ 、このようなものとしては、上記一般式(I)において、nnが2または3のもの等を挙げるこ とができる。また更に、nnが20までの整数のものであっても良い。
- [0052] 含ケイ素化合物(3)は、乳化して用いることが好ましい。このような乳化は、従来公知の方法によってすることができ、例えば、乳化剤を用いる方法等を挙げることができる

。上記乳化剤としては特に限定されず、例えば、ノニオン性乳化剤、アニオン性乳化剤等を挙げることができる。

- [0053] 上記ノニオン性乳化剤としては特に限定されず、例えば、ノニオン性乳化剤としては、グリセロールモノステアレート、グリセロールモノオレエート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリオレエート、メルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンフルビタントリテラオレエート、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンコールエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等を挙げることができる。
- [0054] また、上記ノニオン性乳化剤として、フッ素系乳化剤、シリコーン系乳化剤等を挙げることができる。上記フッ素系乳化剤は、含フッ素樹脂からなるものであるか、又は、含フッ素樹脂と他樹脂との混合物からなるものである。上記他樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、アクリルシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、エステル系樹脂等を挙げることができる。上記シリコーン系乳化剤としては、例えば、下記の一般式で表されるポリアルキレンオキサイド変性ポリジメチルシロキサン化合物等を挙げることができる。

WO 2005/097850 25 PCT/JP2005/006768

[0055] [化23]

- [0056] 式中、Rは、水素又は炭素数1~20のアルキル基を表す。m2、n2、a2、b2、c2、d2、e2のそれぞれは、繰り返し数を示す整数(例えば0~200、特に1~100)を表す。
- [0057] 上記アニオン性乳化剤としては特に限定されず、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム、アルキルリン酸ジエタノールアミン塩、アルキルリン酸カリウム塩、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム、アルカンスルホン酸ナトリウム、混合脂肪酸ソーダ石鹸、半硬化牛脂肪酸カリ石鹸、ステアリン酸ソーダ石鹸、半硬化牛脂肪酸カリ石鹸、ステアリン酸ソーダ石鹸、オレイン酸カリ石鹸、ヒマシ油カリ石鹸、高級アルコール硫酸ナトリウム、βーナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物のナトリウム塩、特殊芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物、特殊カルボン酸型界面活性剤、特殊ポリカルボン酸型界面活性剤、特殊ポリカルボン酸型界面活性剤、特殊ポリカルボン酸型
- [0058] 全乳化剤中のアニオン性乳化剤の割合は、格別限定されないが、0~20重量%(例えば、0.01~20重量%)が好ましい。上記ノニオン性乳化剤のいずれか及び上記アニオン性乳化剤のいずれかは、それぞれを単独で用いても併用しても良いし、ノニオン性乳化剤とアニオン性乳化剤とを併用して用いても良いが、ノニオン性乳化剤とアニオン性乳化剤とアニオン性乳化剤とを併用して用いても良いが、ノニオン性乳化剤とアニオン性乳化剤とサン、ナン性乳化剤としては、ポリアルキレンオキサイド変性ポリジメチルシロキサン、フッ素化アルキル基含有ポリアルキ

レンオキサイドが好ましい。

[0059] 上記乳化剤を用いて本発明の含ケイ素化合物(3)を乳化する方法は特に限定されないが、例えば、含ケイ素化合物(3)と上記乳化剤との混合物をホモミキサー等で高速攪拌させながら、これに水を少しずつ滴下することによって乳化することができる。このように攪拌した後に、完全に均一状態になっていれば、水の添加によって安定な乳化状の水性分散体を得ることができる。また、水を少しずつ加えてゆくと、初めは濃度と粘度とが高くなったり不溶物が生じたり、透明液になったりする場合があるが、水の量を次第に増やしてゆくと、均一な水性分散体とすることができる。

含ケイ素化合物(3)の量は、含フッ素重合体(1)100重量部に対して、0~200重量部、例えば0~50重量部、例示すれば0.1~50重量部であってよい。

- [0060] 本発明において、処理剤を基材に塗布して、基材に撥水撥油性および防汚性を付 与する。
- [0061] 基材は、石材などのメーソンリーである。メーソンリーの例は、石、レンガ、タイルである。 石の例は、天然石(例えば、大理石、御影石)、人造石である。
- [0062] メーソンリーは、処理剤で基材を処理する(塗布する)ことによって処理される。処理剤の量は20から1000g/m²、好ましくは50から500g/m²で塗布してよい。塗布は1回で行なってもよいが複数回に分けてもよい。塗布方法としては、刷毛塗り、スプレー、ローラー、ウェス等に染み込ませて塗布を行こなったり、ディッピング等、いかなる方法でも良く、必要に応じて過剰分を拭き取ればよい。次いで処理剤を乾燥させ、液状媒体を除去する。乾燥は室温(20℃)でも良いし、80~250℃で焼付を行なっても良い。

「処理」とは、処理剤を、浸漬、噴霧、塗布などにより基材に適用することを意味する。 処理により、処理剤の有効成分である含フッ素重合体が基材の表面に付着するお よび/または基材の内部に浸透する。

実施例

- [0063] 以下、実施例および比較例を示し、本発明を具体的に説明する。
- [0064] 実施例1

攪拌装置、不活性ガス導入口、還流冷却器および温度計を取りつけた200cc4ツロ

フラスコにCF₃CF₂(CF₂CF₃) CH₂CH₂OCOCH=CH₂ 12.0g、ステアリルアクリレート 1.0 g、アクリル酸7.0g、テトラヒドロフラン30.0gを入れ、 60° Cに昇温後、アゾビスイソヴァレロニトリル 0.2gを入れ、 60° Cで12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。ガスクロマトグラフィーにより重合反応の転化率が97%以上であることが示された。得た重合体溶液に、アンモニア1.7gを含む水溶液を加えて減圧下でテトラヒドロフランを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。

ポリッシュ済みの天然御影石(中国産、ニッタイ工業株式会社より購入)、ライムストーン(イナックス社より購入)の各表面に処理液を塗布し(5cm×10cmの面積に対し1mLの処理液)、室温で10分放置後過剰な処理液をふき取った。更に室温で24時間放置後、以下の耐汚れ試験を行った。

[0065] 耐汚れ試験

汚染物質を処理済み基材にのせ、液滴を24時間放置し、紙タオルで除去した。以下の基準に従って目視評価を行った。

- 0=濃い染み、油滴の広がりがひろい
- 1=濃い染み、広がりが中程度
- 2=濃い染み、広がりがわずか、またはない
- 3=中程度の染み、広がりはない
- 4=かすかな染み
- 5=染みがない

結果を表1(御影石)、表2(ライムストーン)に示す。

[0066] 実施例2

実施例1と同様の装置を使い、CF₃CF₂(CF₂CF₂) CH₂CH₂OCOCH=CH₂ 12.0g、ステアリルアクリレート 4.0g、アクリル酸4.0g、イソプロピルアルコール30.0gを入れ、60℃に昇温後、アゾビスイソヴァレロニトリル 0.2gを入れ、60℃で12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。ガスクロマトグラフィーにより重合反応の転化率が97%以上であることが示された。

得た重合体溶液に、アンモニア1.0gを含む水溶液を加えて減圧下でイソプロピルアルコールを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施

例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0067] 実施例3

実施例1と同様の装置を使い、 $CF_3CF_2(CF_2CF_2)CH_2CH_2CCCCH=CH_2$ 10.0g、 $CF_3CF_2(CF_2CF_2)CH_2CH_2$ CH CH OCOCH=CH₂ 2.0g、ステアリルアクリレート 3.0g、アクリル酸 5.0g、アセトン30.0gを入れ、60 に昇温後、アゾビスイソヴァレロニトリル 0.2gを入れ、60 で12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。ガスクロマトグラフィーにより重合反応の転化率が97%以上であることが示された。

得た重合体溶液に、アンモニア1.2gを含む水溶液を加えて減圧下でアセトンを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0068] 実施例4

実施例1と同様の装置を使い、 $CF_3CF_2(CF_2CF_2)$ CH_3CH_3 CH_3CH_3 CF_3 CF_4 CH_3 CH_4 CH_4 CH_5 CH_5

得た重合体溶液に、アンモニア1.2gを含む水溶液を加えて減圧下でアセトンを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0069] 実施例5

実施例3において、アクリル酸を2-メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート に変更した以外は同様にして重合反応を行い、処理液を調製して耐汚れ試験を行っ た。 評価結果を表1および2に示す。

[0070] 実施例6

実施例1と同様の装置を使い、CF CF CF CF CF CH CH OCOCCI=CH 14.0g、ステアリルアクリレート 1.0g、アクリル酸5.0g及びテトラヒドロフラン30.0gを入れ、60℃に昇温後、アゾビスインヴァレロニトリル 0.2gを入れ、60℃で12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。ガスクロマトグラフィーにより重合反応の転化率が97%以上であること

が示された。

得た重合体溶液に、アンモニア1.2gを含む水溶液を加えて減圧下でテトラヒドロフランを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0071] 実施例7

実施例1と同様の装置を使い、CF₃CF₂(CF₂CF₂) CH₂CH₂OCOCH=CH₂ 12.0g、ステアリルアクリレート 2.0g、スチレン 1.0g、無水シトラコン酸 5.0g、テトラヒドロフラン 30.0gを入れ、60℃に昇温後、アゾビスイソヴァレロニトリル 0.2gを入れ、60℃で12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。得た重合体溶液に、アンモニア 1.5gを含む水溶液を加えて減圧下でテトラヒドロフランを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0072] 実施例8

実施例1と同様の装置を使い、 $CF_3CF_2CF_2CF_2CH_2CH_2CH_2CH_2$ 14.0g、ステアリルアクリレート 1.5g、ポリシロキサン基含有メタクリル酸エステル:

[424]

[式中、R1は水素原子または有機基、xはこの化合物の数平均分子量が1000になるような数である。] (チッソ社製サイラプレーンFM-0711) 0.5g、アクリル酸4.0g及びテトラヒドロフラン30.0gを入れ、60℃に昇温後、アゾビスイソヴァレロニトリル 0.2gを入れ、60℃で12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。ガスクロマトグラフィーにより重合反応の転化率が97%以上であることが示された。

得た重合体溶液に、アンモニア1.2gを含む水溶液を加えて減圧下でテトラヒドロフランを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0073] 実施例9

実施例2で得られた固形分濃度3%の処理液7g、ポリオキシエチレンラウリルエーテ

ルを乳化剤として用いた固形分濃度3%のヘキシルトリエトキシシラン水性乳化液3gを 混合して混合処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評 価結果を表1および2に示す。

[0074] 実施例10

実施例3で得られた固形分濃度3%の処理液9g、ポリオキシエチレントリデシルエーテルを乳化剤として用いた固形分濃度3%のオクチルトリエトキシシラン水性乳化液1gを混合して混合処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

「0075] 実施例11

実施例2で得られた重合体溶液にイソプロピルアルコールを加えて希釈し、固形分 濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価 結果を表1および2に示す。

[0076] 比較例1

実施例1の御影石およびライムストーンに本発明の処理剤を塗布することなく、実施例1と同様に耐汚れ試験を行った。

[0077] 比較例2

実施例2において、アクリル酸をメトキシポリエチレングリコールメタクリレートに変更 した以外は同様にして重合反応を行い、得た重合体溶液に水を加えて減圧下でイソ プロピルアルコールを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製 した。実施例1と同様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示 す。

[0078] 比較例3

実施例1と同様の装置を使い、CF CF (CF CF) CH CH OCOCH=CH 12.0g、アクリル酸 8.0g、テトラヒドロフラン30.0gを入れ、60℃に昇温後、アゾビスイソヴァレロニトリル 0.2gを入れ、60℃で12時間以上攪拌しながら重合反応を行った。ガスクロマトグラフィーにより重合反応の転化率が97%以上であることが示された。

得た重合体溶液に、アンモニア1.9gを含む水溶液を加えて減圧下でテトラヒドロフランを留去し、その後水で希釈して固形分濃度3%の処理液を調製した。実施例1と同

様に処理し、耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

[0079] 比較例4

実施例3において、ステアリルアクリレートをメトキシポリエチレングリコールメタクリレートに変更した以外は同様にして重合反応を行い、処理液を調製して耐汚れ試験を行った。評価結果を表1および2に示す。

「0080] 比較例5

[0081] [表1]

表1 耐汚れ試験(御影石)

	オリーブ油	廃油	赤ワイン	コーヒー	
実施例1	5	5	5	5	
実施例2	5	4	4	5	
実施例3	5	5	4	5	
実施例4	5	5	5	5	
実施例5	5	4	4	5	
実施例6	5	4	5	5	
実施例7	5	4	4	5	
実施例8	5	5	4	5	
実施例9	5	4	5	5	
実施例10	5	5	5	5	
実施例11	5	5	5	5	
比較例1	1	1	1	1	
比較例2	4	3	2	2	
比較例3	3	2	2	3	
比較例4	3	2	2	2	
比較例5	均一な処理液が得られなかったので、測定できず。				

「0082] 「表2]

表 2 耐汚れ試験 (ライムストーン)

	オリーブ油	廃油	赤ワイン	コーヒー	
実施例1	5	4	4	5	
実施例2	5	5	5	5	
実施例3	5	5	5	5	
実施例4	5	5	4	5	
実施例5	5	5	5	5	
実施例6	5	4	4	5	
実施例7	5	5	4	5	
実施例8	5	5	5	5	
実施例9	5	5	5	5	
実施例10	5	5	5	5	
実施例11	5	5	5	5	
比較例1	1	1	1	1	
比較例2	4	3	2	2	
比較例3	3	2	2	3	
比較例4	3	2	2	2	
比較例5	均一な処理液が得られなかったので、測定できず。				

請求の範囲

- [1] (A)含フッ素単量体、
 - (B)カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸基、スルホン酸基 およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸基を含有する単 量体、および
 - (C)疎水性基を含有する非フッ素単量体 からなるメーソンリー処理用含フッ素重合体。
- [2] 含フッ素単量体(A)が、フルオロアルキル基、フルオロアルケニル基またはフルオロエーテル基からなる群から選択された少なくとも一種のフッ素含有基と、式: -O-CO-CX=CH₂[式中、Xは、水素原子、メチル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、CFX¹X²基(但し、X¹およびX²は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)、シアノ基、炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、置換または非置換のベンジル基、置換または非置換のフェニル基である。]で表される不飽和基を含有する化合物である請求項1に記載の含フッ素重合体。
- [3] Xが、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、CFX¹X²基(但し、X¹およびX²は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)、シアノ基、炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、置換または非置換のベンジル基、置換または非置換のフェニル基である請求項2に記載の含フッ素重合体。
- [4] 単量体(C)の疎水性基が、炭化水素基および/またはケイ素含有基である請求項1 に記載の含フッ素重合体。
- [5] 単量体(C)が、非フッ素系アルキル基含有単量体および/またはポリシロキサン基 含有単量体である請求項4に記載の含フッ素重合体。
- [6] 含フッ素重合体における酸基が、中和剤として塩基を加えることにより塩の形になっている請求項1~5のいずれかに記載の含フッ素重合体。
- [7] (A)式:

[化1]

$$Rf - Y - O - C - C - C + CH_2$$
 (I)

[式中、Xは、Zッ素原子、塩素原子、臭素原子、Z・カウ素原子、Z・基(但し、Z・およびZ・は、水素原子、Z・塩素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)、シアノ基、炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、置換または非置換のベンジル基、置換または非置換のフェニル基、

Yは、直接結合、酸素原子を有していてもよい炭素数 $1\sim10$ の脂肪族基、酸素原子を有していてもよい炭素数 $6\sim10$ の芳香族基、環状脂肪族基または芳香脂肪族基、 $-\mathrm{CH_2CH_2N(R^1)SO_2}-\mathrm{基}(但し、R^1$ は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基である。)または $-\mathrm{CH_2CH_2OH_3}-\mathrm{\Xi}(但し、Y^1$ は水素原子またはアセチル基である。)、

Rfは炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、炭素数1~21のフルオロアルケニル基または、繰り返し単位: $-C_{3}F_{6}O-$ 、 $-C_{2}F_{4}O-$ および $-CF_{2}O-$ からなる群から選択された少なくとも一種の繰り返し単位の合計数が1~200のフルオロエーテル基である。

で示されるフッ素含有基を有する含フッ素単量体、

- (B)カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸基、スルホン酸基 およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸基を含有する単 量体、および
- (C)疎水性基を含有する非フッ素単量体からなる、請求項1に記載の含フッ素重合体。
- [8] (A)35~90重量%の、式:

[化2]

$$Rf - Y - O - C - C - C + CH_2$$
 (I)

「式中、Xは、水素原子、メチル基、

Yは、直接結合、酸素原子を有していてもよい炭素数1~10の脂肪族基、酸素原子を有していてもよい炭素数6~10の芳香族基、環状脂肪族基または芳香脂肪族基、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{R}^1)\text{SO}_2-$ 基(但し、 R^1 は炭素数1~4のアルキル基である。)または $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (の Y^1)CH₂-基(但し、 Y^1 は水素原子またはアセチル基である。)、

Rfは炭素数1~21の直鎖状または分岐状のフルオロアルキル基、炭素数1~21のフルオロアルケニル基または、繰り返し単位: $-C_{3}F_{6}O-$ 、 $-C_{2}F_{4}O-$ および $-CF_{2}O-$ からなる群から選択された少なくとも一種の繰り返し単位の合計数が1~200のフルオロエーテル基である。]

で示されるフッ素含有基を有する含フッ素単量体、

- (B)5~50重量%の、カルボン酸基、リン酸基、ホスホン酸基、ホスフィン酸基、硫酸基、スルホン酸基およびスルフィン酸基からなる群から選択された少なくとも一種の酸基を含有する単量体、および
- (C)2~18重量%の、疎水性基を含有する非フッ素単量体からなる(重量%は、含フッ素重合体100重量%に基づく。)、請求項1に記載の含フッ素重合体。
- [9] Rf基の炭素数が1~6である請求項7または8に記載の含フッ素重合体。
- [10] Rf基の炭素数が1~4である請求項9に記載の含フッ素重合体。
- [11] (1)請求項1に記載の含フッ素重合体、ならびに(2)液状媒体からなるメーソンリー 処理剤。
- [12] 液状媒体が、水および/または有機溶媒である請求項11に記載の処理剤。
- [13] (3)含ケイ素化合物をさらに含有する請求項11に記載の処理剤。
- [14] 請求項1に記載の含フッ素重合体を溶液重合で作製後、中和剤および水を加えて 塩の形にするメーソンリー処理剤の製造方法。
- [15] 請求項1に記載の含フッ素重合体を溶液重合で作製後、中和剤および水を加えて 塩の形にする前あるいは後で有機溶剤を除去することからなるメーソンリー処理剤の 製造方法。
- [16] 請求項11に記載の処理剤でメーソンリーを処理することからなるメーソンリーの処理方法。
- [17] 処理剤をメーソンリーに適用した後、液状媒体を除去することからなる請求項16に 記載の方法。
- [18] 請求項16に記載の方法で製造されたメーソンリー。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP2	005/006768	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08F220/22, C04B41/48, 41/63, 41/83, C09D127/12, 133/16, C09K3/18				
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both nationa	l classification and IPC		
B. FIELDS SE				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C08F220/22, C04B41/48, 41/63, 41/83, C09D127/12, 133/16, C09K3/18				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005				
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	lata base and, where practicable, search te	rms used)	
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X A	JP 2002-105433 A (Lion Corp.), 10 April, 2002 (10.04.02), Claims; Par. Nos. [0034] to [0044]; examples (Family: none)			
X A	JP 05-017538 A (Hoechst Gosei Kabushiki Kaisha), 26 January, 1993 (26.01.93), Claims; Par. Nos. [0018] to [0021]; examples (Family: none)			
X A	JP 04-363370 A (Seiko Kasei Kabushiki Kaisha), 16 December, 1992 (16.12.92), Claims; Par. Nos. [0020], [0026] (Family: none)			
	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date		"T" later document published after the inte date and not in conflict with the application the principle or theory underlying the in "X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered novel or taken alone	ation but cited to understand invention cannot be dered to involve an inventive	
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "E" document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of part		claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination att		
Date of the actual completion of the international search 20 June, 2005 (20.06.05) Date of mailing of the international search report 05 July, 2005 (05.07.05)				
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/006768

C (Continuation)). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP 04-080217 A (Asahi Glass Co., Ltd.), 13 March, 1992 (13.03.92), Claims; page 3, lower left column; page 4, lower right column (Family: none)	1,2,4-6,8-10 3,7,11-18
X A	JP 11-124419 A (Kansai Paint Co., Ltd.), 11 May, 1999 (11.05.99), Claims (Family: none)	1,2,4-6,8-10 3,7,11-18
XA	JP 02-160877 A (Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), 20 June, 1990 (20.06.90), Claims (Family: none)	1,2,4-6,8-10 3,7,11-13

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.7 C08F220/22, C04B41/48, 41/63, 41/83, C09D127/12, 133/16, C09K3/18

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.⁷ C08F220/22, C04B41/48, 41/63, 41/83, C09D127/12, 133/16, C09K3/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI/L

C. 関連する	らと認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP 2002-105433 A (ライオン株式会社) 2002.04.10, 【特許請求の範囲】、【0034】~【0044】、【実施例】(ファミリーなし)	1, 2, 4–6, 8–18 3, 7
X A	JP 05-017538 A (ヘキスト合成株式会社) 1993.01.26, 【特許請求の範囲】、【0018】~【0021】、【実施例】(ファミリーなし)	1, 2, 4–6, 8–18 3, 7
X A	JP 04-363370 A (セイコー化成株式会社) 1992.12.16, 【特許請求の範囲】、【0020】、【0026】(ファミリーなし)	1, 2, 4-6, 8-10 3, 7, 11-18

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

の日の後に公表された文献

- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

国際調査を完了した日 20.06.2005	国際調査報告の発送日 05.07.2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 3 2	3 6
郵便番号100-8915	富士 良宏	
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 345	7

国際調査報告

		
C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP 04-080217 A (旭硝子株式会社) 1992.03.13, 【特許請求の範囲】、 第3頁左下欄、第4頁右下欄 (ファミリーなし)	1, 2, 4-6, 8-10 3, 7, 11-18
X A	JP 11-124419 A (関西ペイント株式会社) 1999.05.11, 【特許請求の範囲】(ファミリーなし)	1, 2, 4-6, 8-10 3, 7, 11-18
X A	JP 02-160877 A (三菱レイヨン株式会社) 1990.06.20, 【特許請求の範囲】(ファミリーなし)	1, 2, 4-6, 8-10 3, 7, 11-18
		<i>∞</i>
	,	

DERWENT-ACC-NO: 2006-100060

DERWENT-WEEK: 200757

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Fluoropolymer for masonry processing, contains

fluoromonomer, monomer having specific acid radical group, and non-fluorinated monomer

having hydrophobic group

INVENTOR: FUKUDA T; FUKUDA T W; MAEDA M; MAEDA M W;

NAGASHIMA K ; NAGASHIMA K W ; UEDA A

PATENT-ASSIGNEE: DAIKIN IND LTD[DAIK], FUKUDA T[FUKUI],

MAEDA M[MAEDI], NAGASHIMA K[NAGAI],

UEDA A[UEDAI]

PRIORITY-DATA: 2004JP-115457 (April 9, 2004)

PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE

 WO 2005097850 A1
 October 20, 2005
 JA

 EP 1743910 A1
 January 17, 2007
 EN

 CN 1938346 A
 March 28, 2007
 ZH

 US 20070197717 A1
 August 23, 2007
 EN

DESIGNATED-STATES: AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW

BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KM KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH P L PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW AT BE BG BW CH CY CZ DE DK EA EE ES FI FR GB GH GM GR HU IE IS IT KE LS

LT LU MC MW MZ NA NL OA PL PT RO SD SE SI SK SL SZ TR TZ UG ZM ZW AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI F R GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

APPLICATION-DATA:

WO2005097850A1 N/A 2005WO- JP006768 April 6, 2005 CN 1938346A N/A 2005CN- 80010174 April 6, 80010174 EP 1743910A1 N/A 2005EP- 728465 April 6, 2005 EP 1743910A1 N/A 2005WO- JP006768 April 6, 2005 US20070197717A1 N/A 2005WO- JP006768 April 6, 2005 US20070197717A1 Based on 2006US- 547969 October 10 2006	PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL- DATE
80010174 2005 EP 1743910A1 N/A 2005EP- April 6, 728465 2005 EP 1743910A1 N/A 2005WO- April 6, JP006768 2005 US20070197717A1 N/A 2005WO- April 6, JP006768 2005 US20070197717A1 Based on 2006US- October 10	WO2005097850A1	N/A		• •
728465 2005 EP 1743910A1 N/A 2005WO- April 6, JP006768 2005 US20070197717A1 N/A 2005WO- April 6, JP006768 2005 US20070197717A1 Based on 2006US- October 10	CN 1938346A	N/A		
JP006768 2005 US20070197717A1 N/A 2005WO- April 6, JP006768 2005 US20070197717A1 Based on 2006US- October 10	EP 1743910A1	N/A		•
JP006768 2005 US20070197717A1 Based on 2006US- October 10	EP 1743910A1	N/A		
	US20070197717A1	N/A		•
	US20070197717A1	Based on		October 10, 2006

INT-CL-CURRENT:

TYPE	IPC DATE
CIPP	C08F220/22 20060101
CIPP	D06M15/277 20060101
CIPS	C04B41/48 20060101
CIPS	C04B41/48 20060101
CIPS	C04B41/63 20060101
CIPS	C04B41/63 20060101
CIPS	C04B41/83 20060101
CIPS	C04B41/83 20060101

CIPS	C08F220/22 20060101
CIPS	C09D127/12 20060101
CIPS	C09D127/12 20060101
CIPS	C09D133/00 20060101
CIPS	C09D133/16 20060101
CIPS	C09D133/16 20060101
CIPS	C09K3/18 20060101
CIPS	C09K3/18 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: WO 2005097850 A1

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Fluoropolymer contains fluoromonomer (A), monomer (B) having acid radical group such as carboxylic acid group, phosphoric acid group, phosphonic acid group, sulfate group, sulfonic acid group and/or sulfinic acid group, and non-fluorinated monomer (C) having hydrophobic group.

DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for the following:

- (1) masonry processing agent, which contains fluoropolymer and fluid medium;
- (2) manufacture of masonry processing agent, involves obtain salt of fluoropolymer by adding neutralizing agent and water to fluoropolymer obtained by solution polymerization;
- (3) processing of masonry, which involves processing the masonry with the processing agent; and
- (4) masonry, which is manufactured by the above method.

USE - For manufacture of masonry processing agent for processing masonry (both claimed) such as stones and concretes.

ADVANTAGE - The masonry processing agent with the fluoropolymer,

has excellent water and oil repellency, and stain resistance.

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

ORGANIC CHEMISTRY

Preferred Compound: The fluid medium is water and/or organic solvent.

POLYMERS

Preferred Components: Fluorine-containing monomer (A) has fluorine-containing group such as fluoro alkyl group, fluoro alkenyl group or fluoro ether group, and group of formula: -O-CO-CX=CH2.

X=H, methyl, fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom, group (a) of formula: CFX1X2, cyano, 1-21C linear or branched fluoro alkyl, optionally substituted benzyl group or optionally substituted phenyl group, preferably fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom, group (a), cyano, 1-21C linear or branched fluoro alkyl, optionally substituted benzyl group or optionally substituted phenyl group;and

X1,X2=H, fluorine atom, chlorine atom, bromine atom or iodine atom.

Hydrophobic group of monomer (C) is hydrocarbon group and/or silicon-containing group. Monomer (c) is non-fluorine group alkyl-group containing monomer and/or polysiloxane-group containing monomer. Acidic radical in fluoropolymer forms salt by adding base as a neutralizing agent. Fluorine-containing monomer (A) is of formula: Rf-Y-O-C(=O)-C(X) = CH2.

X=fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom, -CFX1X2, cyano, 1-21C linear or branched fluoro alkyl, optionally substituted benzyl group or optionally substituted phenyl group;

X1,X2=same as defined above;

Y=6-10C aromatic group, 1-10C aliphatic group optionally having direct bond and oxygen atom, cycloaliphatic group, aroma aliphatic group, or group of formula: -CH2CH2N(R1)SO2 or -CH2CH(OY1)CH2-;

R1=1-4C alkyl group;

Y1=H or acetyl group; and

Rf=fluoro ether group having total repeating unit number of 1-200, 1-21C linear or branched fluoro alkyl group or 1-21C fluoro alkenyl group having repeating unit of formula: C3F6O-, -C2F4O- or -CF2O-, preferably 1-6C fluoro ether group, linear or branched fluoro alkyl group or fluoro alkenyl group, more preferably 1-4C fluoro ether group, linear or branched fluoro alkyl group or fluoro alkenyl group.

Preferred Composition: The fluoropolymer contains fluoromonomer (A) (in weight%) (35-90), monomer (B) (5-50) and non-fluorinated monomer (C) (2-18) with respect to total amount (100) of fluoropolymer.

TITLE-TERMS: MASONRY PROCESS CONTAIN MONOMER SPECIFIC ACID RADICAL GROUP NON FLUORINATED HYDROPHOBIC

DERWENT-CLASS: A14 A93 G02 L02

CPI-CODES: A04-E10; A12-B08; A12-R01; G02-A05B; L02-D14M;

ENHANCED-POLYMER-INDEXING: Polymer Index [1.1] 2004; G0806

G0022 D01 D51 D53 D11 D10 D58 D69 D93 F* 7A; G0282 G0271 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D58 D60 D83 F36 F35 R00446 1911; G0340 G0339 G0260 G0022 D01 D11 D10 D12 D26 D53 D51 D58 D63 D94 F41 F89 R24092 RA0DK0 218337; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; L9999 L2664 L2506; M9999 M2415; L9999

L2415; P0088;

Polymer Index [1.2] 2004; G0339*R G0260 G0022 D01 D12

D10 D26 D51 D53 D63 F41 F89
D69 F* 7A CI Br I* F12 D19 D18
D76 D11 D18*R O* 6A D13*R F64
F34 F41*R G0908 G0873 G0817
D54 D57 D58 H0204; G0022*R
D01 D51 D53 Si 4A F81 H0204;
G0022*R D01 D51 D53 D60
F35*R F62 F60 P* 5A S* 6A;
H0033 H0011; L9999 L2528
L2506; L9999 L2664 L2506;
M9999 M2415; L9999 L2415;
P0088:

Polymer Index [1.3] 2004; G0339*R G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D63 F41 F89 D69 F* 7A CI Br I* F12 D19 D18 D76 D11 D18*R O* 6A D13*R F64 F34 F41*R G0908 G0873 G0817 D54 D57 D58 H0204; G0022*R D01 D51 D53 D11 D10; G0022*R D01 D51 D53 D60 F35*R F62 F60 P* 5A S* 6A; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; L9999 L2664 L2506; M9999 M2415; L9999 L2415; P0088;

Polymer Index [1.4] 2004; G0339*R G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 D63 F41 F89 D69 F* 7A CI Br I* F12 D19 D18 D76 D11 D18*R O* 6A D13*R F64 F34 F41*R G0908 G0873 G0817 D54 D57 D58 H0204; G0022*R D01 D51 D53 D60 F35*R F62 F60 P* 5A S* 6A; G0022*R D01 D51 D53; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; L9999 L2664 L2506; M9999 M2415; L9999 L2415;

P0088;

Polymer Index [1.5] 2004; G0022*R D01 D51 D53 D11 D10 D12*R D58 D63 D69 F34 F41*R 7A*R F* 7A CI Br I* F12 D19 D18 D76 D26 D12; G0022*R D01 D51 D53 D60 F35*R F62 F60 P* 5A S* 6A; G0022*R D01 D51 D53; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; L9999 L2664 L2506; M9999 M2415; L9999 L2415;

Polymer Index [1.6] 2004; G0022*R D01 D51 D53 D69 F* 7A; G0022*R D01 D51 D53 D60 F35*R F62 F60 P* 5A S* 6A; G0022*R D01 D51 D53; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; L9999 L2664 L2506; M9999 M2415; L9999 L2415;

Polymer Index [1.7] 2004; ND04; ND01; K9494 K9483; K9610 K9483; Q9999 Q6826*R; Q9999 Q7114*R; N9999 N7147 N7034 N7023; B9999 B3485*R B3372; B9999 B3509 B3485 B3372; B9999 B3509 B3485 B3372;

Polymer Index [1.8] 2004; D01 D11 D10 D50 D88 F12 F13 R00426 192; C999 C088*R C000; C999 C293;

Polymer Index [1.9] 2004; G1592 D01 D23 D22 D31 D42 D50 D75 D84 F34 R00895 19; A999 A475;

Polymer Index [2.1] 2004; P1445*R F81 Si 4A; M9999 M2391; M9999 M2813; H0395 H0362; M9999 M2017;

Polymer Index [3.1] 2004; D11 D10 D81 D69 F* 7A; H0191; H0395 H0362; P0248*R P0226 D01 F24; M9999 M2153*R; M9999 M2200; M9999 M2813; H0237*R;

Polymer Index [3.2] 2004; D11 D10 D82 D83 D69 F* 7A; H0191; H0395 H0362; P0964*R F34 D01; M9999 M2153*R; M9999 M2200; M9999 M2017; M9999 M2813; H0237*R;

Polymer Index [3.3] 2004; B9999 B5094 B4977 B4740;

Polymer Index [3.4] 2004; S* 6A; H0157;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: 2006-035691